エクステンディド・アブストラクト

高分子材料の表面現象解明における TOF-SIMS の役割

前野 直人,^{1,*} 伊藤 幹直,¹ 高田 尚¹ ¹ 株式会社日東分析センター 〒567-8680 大阪府茨木市下穂積1-1-2 ^{*}naohito.maeno@nitto.com

(2019年2月21日受理; 2019年4月13日掲載決定)

The Role of TOF-SIMS in Elucidating Surface Phenomena of Polymeric Materials

Naohito Maeno,^{1,*} Mikinao Ito,¹ and Nao Takada¹ Nitto Analytical Techno-center Co., Ltd. 1-1-2, Shimohozumi, Ibaraki, Osaka, 567-8680, Japan *naohito.maeno@nitto.com

(Received: February 21, 2019; Accepted: April 13, 2019)

1. はじめに

飛行時間型二次イオン質量分析法(TOF-SIMS) は、固体材料の極表面(深さ1 nm 程度)に存在す る有機・無機成分を高感度に分析できる手法である. TOF-SIMS は測定プローブにイオンビームを用いる ため、全反射フーリエ変換赤外分光法(FT-IR/ATR) やX線光電子分光法(XPS)などと比較して空間分 解能が高く(数百 nm),表面・微小部における有 機物の化学構造情報が得られるという特長がある. 近年の装置性能の進歩とともに、高分子材料、電子 デバイスから生体材料まで幅広い分野で、研究開発 や不良解析などに利用されるようになってきた[1, 2]. 本講演では, 有機高分子材料(とくに機能性高 分子フィルム)における,接着・剝れ・防汚・帯電 など表面・界面現象の発現メカニズムを解明する際 の TOF-SIMS の有効性と課題について、解析事例を 交えて述べる.

2. 高分子フィルム分析における TOF-SIMS の進展

粘着テープや光学フィルムなどの機能性高分子フ ィルムは、様々な機能を持たせるために多層化した り、表面処理が施される.製品開発者が意図する機 能を付与するためには、表面や界面に関わる緒現象 の発現メカニズムを理解して材料設計する必要があ る.しかし,表面・界面の性質は,材料そのものの 性質(バルク物性)と大きく異なるうえに,厚み方 向に極めて薄い領域のみ関与するため,現象のメカ ニズムを正確に捉えるには困難を伴う.メカニズム 解明のための分析的アプローチとしては,形態面, 物性面,組成面から複合的に解釈することが重要で あり,TOF-SIMS は表面・界面の組成情報を得るた めの有力なツールである.特に,高分子フィルム中 に含まれる添加剤の表面・界面への偏析,製造工程 での外来成分の汚染付着などは,FT-IR などの手法 では検出できない微量であっても特性に影響を与え る場合があり,TOF-SIMS でのみ分析可能なケース も多い.

市販の TOF-SIMS 装置を用いて高分子フィルムを 分析するうえで、これまでに大きく二つの装置的な 技術革新があったと考えている.一つは測定に用い る一次イオンが Ga イオン (Ga⁺) から Au や Bi のク ラスターイオン (Au³⁺, Bi³⁺等) へ変わることで、 有機成分の検出感度が大きく向上したことであり [3],もう一つは、Ar ガスクラスターイオン銃の搭 載により高分子材料を低ダメージでデプスプロファ イル測定できるようになったことである[4].これ らの技術によって、高分子フィルムの表面に偏析・ 吸着した成分の定性分析だけでなく、面方向での成 分分布評価(ケミカルイメージング)、厚み方向で の成分分布評価,多層膜の各層の組成評価など、 TOF-SIMS の適用範囲が大きく広がってきた.

3. 分析事例(粘着力低下の要因解明)

3.1 実験

粘着テープ〔ポリ塩化ビニル (PVC) 支持体/ゴム





系粘着剤〕を被着体(メタクリレート樹脂)に貼り 合わせ、室温または 60℃にて 24 時間静置したとこ ろ、60℃保管品では貼り合わせた箇所で部分的に剥 がれ(浮き)が発生しており、粘着力の低下が確認 された.粘着テープをそれぞれ 90°ピールした後、 両剥離面に対して Ar ガスクラスターイオンスパッ タと、一次イオンに Bi₃²⁺を用いた TOF-SIMS 測定を 交互に繰り返してデプスプロファイルを取得し、擬 似的な粘着剤/被着体界面近傍の成分分布評価を実 施した.

3.2 結果と考察

粘着剤側剥離面について TOF-SIMS 分析を行な った結果, 室温品では粘着剤成分や可塑剤由来の DOP(フタル酸ジオクチル)成分等が検出されたの に対し、60℃保管品ではこれらに加えて被着体由来 のメタクリレート成分も検出された.このことから、 60℃保管品の剥離位置は界面近傍で被着体がわずか に凝集破壊していることが示唆された. さらに, 被 着体側剥離面についてデプスプロファイル測定を行 った結果,室温品と 60℃保管品のいずれも剥離面 (擬似界面) 近傍では PVC 由来の Cl 成分や DOP 成 分等が偏在しており、試料間で比較すると、60℃保 管品の方がこれらの存在量が多いことが明らかとな った(Fig.1). これらのことから,加温保管によっ て DOP 成分などの添加剤が粘着剤/被着体界面近 傍に集まることで被着体が脆弱化し, 被着体の凝集 破壊を伴って粘着テープ剥がれが発生した可能性が 示唆された (Fig.2).



Fig. 2. Presumed mechanism of weak adhesive force.

4. 今後の課題

高分子材料の TOF-SIMS 分析における実用面での 課題は種々あるが、その最たるものはスペクトル解 釈の難しさであろう.まず,材料表面に単一成分の み存在するということは稀であり、多成分を重ね合 わせたスペクトルとなる場合がほとんどである. さ らに、一次イオン照射によって有機構造の開裂イオ ン (フラグメントイオン) が生成するため, スペク トルはさらに複雑さを増す. これらの解決手段とし て、多成分系である点については、最近 MS/MS 機 能を搭載した TOF-SIMS 装置が市販されており、測 定時に成分分離ができるようになってきた[5].ま た, フラグメンテーションの抑制には, Ar ガスク ラスターイオンを一次イオンとして用いることが有 効であり、今後の装置技術の進展が望まれる[6.7]. 一方, TOF-SIMS は他の質量分析法と比べてデータ ベースはまだまだ少なく、 今後、 基礎的なデータベ ースの構築と共有、さらには集積された情報をもと にした AI 等による解析技術の向上も, 重要な課題 であると思われる.

5. 参考文献

- [1] 星孝弘, 日本接着学会誌 44,193 (2008).
- [2] 七尾英孝, 森誠之, 表面技術 59,887 (2008).
- [3] 眞田則明, J. Surf. Anal. 14,204 (2008).
- [4] 宮山卓也, J. Vac. Soc. Jpn. 59, 134 (2016).
- [5] 飯田真一, G. L. Fisher, J. S. Hammond, S. R. Bryan, 宮山卓也, *表面科学* **37**, 354 (2016).
- [6] 藤井麻樹子, 宍戸理恵, 鳥居聡太, 中川駿一郎, 瀬木利夫, 青木学聡, 鈴木茂, 松尾二郎, 表面 科学 35, 351 (2014).
- [7] 松尾二郎, 応用物理 83 371 (2014).

査読コメント, 質疑応答

査読者1 阿部芳巳 (三菱ケミカルハイテクニカ)

高分子材料の表面・界面分析における TOF-SIMS の役割が事例を交えて分かりやすく紹介されており, JSA 読者にとってたいへん有意義な原稿です.ただ し,JSA に掲載するに際して,数点確認しておきた いことがあります.

[査読者 1-1]

図1のデプスプロファイルではDOPを特徴づける イオンとして $[M+H]^-$ を示していますが, [M+H]型の分子イオンは正イオン側に出現しやすく, 負イオ ン側ではオクチル基が一つ切れた $C_{16}H_{21}O_4^-$ などの フラグメントイオンが優勢に検出されることを経験 します. 今回の事例では、 $[M+H]^-$ と $C_{16}H_{21}O_4^-$ は同 じような挙動を示したため, 前者で DOP 分布を代 表させたと理解してよいでしょうか?

[著者]

貴重なご意見, 誠にありがとうございます. ご記 載いただいた通り, 今回の事例では $[M+H]^-$ と $C_{16}H_{21}O_4^-$ は類似挙動を示したため,前者で DOP の 分布を代表させました.また、ご指摘の通り、 [M+H]型の分子イオンは主に正イオン側に出現する 傾向があります.しかし, DOPの TOF-SIMS スペク トルでは,正イオン側だけでなく負イオン側にも当 該イオンが検出されることを経験しており,その原 因は分かっておりません.

[査読者 1-2]

60℃保管品では部分的な剥がれ(浮き)という不 具合現象が生じ,TOF-SIMS 分析の結果メタクリレ ート成分も検出されたことから,被着体の凝集破壊 と推定されています.図1のデプスプロファイルの 測定視野では,90°ピール前の時点での剥がれの割 合はおおよそどれくらい(ほぼ全面,ごく一部, 等々)だったと考えられるでしょうか?

例えば、デプスプロファイリングの前にイメージ ングを実施して、部分的に剥がれた場所と剥がれず に接着したままの場所との差異に関連する情報が得 られていれば、TOF-SIMSの空間分解能を活かした ケミカルイメージングの実例としても興味深くなる と思われますので、何か補足できる情報があれば追 記をお願いします. Journal of Surface Analysis, Vol. 26 No. 1 (2019) pp.30 - 33 前野直人、他 高分子材料の表面現象解明における TOF-SIMS の役割

[著者]

90°ピール前の時点では剝がれた場所と剥がれず に接着したままの場所がまだら状に存在しており, 各箇所の大きさは数 mm 程度でした.これは一般的 な TOF-SIMS のイメージングエリアより大きい分布 であるため,今回のケースでは剝がれた箇所のみを 狙ってデプスプロファイル測定を実施しておりま す.